# 13 /2.

Docket No.: 50395-124

**PATENT** 

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Makoto KATAYAMA, et al.

Serial No.:

Group Art Unit:

Filed: November 21, 2001

Examiner:

For: OPTICAL DEVICE

## CLAIM OF PRIORITY AND TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents Washington, DC 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicants hereby claim the priority of:

Japanese Patent Application No. 2000-366912, filed December 12, 2000

cited in the Declaration of the present application. A Certified copy is submitted herewith.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY

Arthur J. Steiner

Registration No. 26,106

600 13<sup>th</sup> Street, N.W. Washington, DC 20005-3096 (202) 756-8000 AJS:prp

**Date:** November 26, 2001 Facsimile: (202) 756-8087

50395-124 KATAYAMA et al. November 21,2001

# 日本国特許庁Ma Dramott, Will & Emery JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年12月 1日

出願番号

Application Number:

特願2000-366912

出 願 人
Applicant(s):

住友電気工業株式会社

2001年 6月12日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

100Y0322

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02B 26/00

G02B 6/12

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会

社横浜製作所内

【氏名】

片山 誠

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会

社横浜製作所内

【氏名】

西村 正幸

【特許出願人】

【識別番号】 000002130

【氏名又は名称】 住友電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100078813

【弁理士】

【氏名又は名称】 上代 哲司

【選任した刊程八】

【識別番号】 100102691

【弁理士】

【氏名又は名称】 中野 稔

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008224

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9909803

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光デバイス

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上にコアと該コアを覆うクラッドとが形成された光導波路と、該光導波路の厚さ以上の深さを有し前記コアを横切るように設けられた溝と、該溝内に該溝壁により形成された前記コアの端面の前に位置するように移動可能に配置された光減衰機能を有する光学素子と、該光学素子と連結して該光学素子を移動させるアクチュエート機能部とからなることを特徴とする光デバイス

【請求項2】 前記光学素子は、前記アクチュエート機能部によって前記溝の伸びる方向に沿って移動可能であり、前記コアからの信号光の受光面に複数の離散的に異なる光減衰量を付与するミラーが配列してなるミラー部を有することを特徴とする請求項1記載の光デバイス。

【請求項3】 前記溝を境とする一方側が、該一方側の前記光導波路におけるコアに電気的に熱位相シフトを生じさせて該コアを伝搬する信号光の減衰量を可変にさせる光可変減衰手段を備える導波路型光可変減衰部であることを特徴とする請求項1ないし2記載の光デバイス。

【請求項5】 請求項3において、前記アクチュエート機能部は、前記基板表面上に設けられかつ前記光導波路に沿って伸びた第1の櫛形電極と、該光導波路に沿って伸びると共に該第1の櫛形電極に対向するように該基板表面に設けられた第2の櫛形電極と、該第1及び第2の櫛形電極の間に位置し、前記光学素子を支持した状態でその一部が該基板表面から離間している櫛形フローティング電極とを備えたことを特徴とする光デバイス。

【請求項6】 請求項2または3において、前記光学素子が実質的に光信号を遮断するような光減衰機能を有することを特徴とする光デバイス。

【請求項7】 請求項6において、前記光学素子の前記信号光の受光面は前記信号光が逆戻りしないように凸凹形状から構成されていることを特徴とする光デバイス。

【請求項8】 請求項6において、前記光学素子における前記信号光の受光面の材質は前記信号光が逆戻りしないように光吸収性の高いものから構成されていることを特徴とする光デバイス。

【請求項9】 動作可能な光減衰量の全領域において偏波依存性損失が0.2d B以下であることを特徴とする請求項1~8記載の光デバイス。

【請求項10】 請求項9で動作可能な光減衰量の最大値が40dB以上であることを特徴とする光デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、WDM通信において光増幅器等と共に用いるのに好適な光可変減衰機能または光遮断機能を有する光デバイスに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

WDM通信は、送信局から送出された波長1.55μm帯の多波長の信号光を光ファイバ伝送路に一括して伝送させ、受信局で受信することにより大容量・高速の光通信を行うものである。多波長の信号光を受信局で正常に受信するためには、

ならない。そこで、多波長の信号光それぞれにおける光ファイバ伝送路での伝送 損失の差や伝送路の途中に配備される光増幅器の利得の差を補償するような光可 変減衰器が必要とされていた。

文田内に利足チョク以及の田り加て40~40~7・7 15年・に1515リント5

[0003]

例えば、文献「大塚ら、1997年電子情報通信学会通信ソサイエティ大会、 B-10-101」には、多波長の信号光それぞれを分波する光分波器と、分波 された各信号光毎に個別に設けられた光可変減衰器を備える多チャネル光可変減衰器が示されている。この多チャネル光可変減衰器では、スペクトルモニタによ

りモニタされた各信号光のパワーに基いて、個々の光可変減衰器における減衰量 が制御されて、多波長の信号光それぞれのパワーは互いにほぼ等しくされる。

[0004]

従来の光可変減衰器の一例が、文献「河内ら、1997年電子情報通信学会通信ソサイエティ大会、B-10-61」に示されている。この光可変減衰器は図1に示すように、基板1上にコアと該コアを覆うクラッドとが形成された光導波路からなるマッハツェンダ型干渉系12と、そのマッハツェンダ型干渉系12の光路の少なくとも一方を加熱するヒーター9とを備えている。この光可変減衰器では、ヒーターによる加熱によってマッハツェンダ型干渉系における2本の光路の少なくとも1本に熱位相シフトを生じさせて、2本の光路間の位相差を調整することにより光の減衰量を制御する。

[0005]

また、特開昭62-183406には、マッハツェンダ型干渉系を縦続して多 段に接続させることによって、1段のものと比較して広範な光減衰量可変領域を 有する導波路型光可変減衰器が報告されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

[0007]

また、縦続したマッハツェンダ型干渉系の段数を多段に増やせば光導波回路の全長が長くなり、回路の小型化・集積化の点で困難が生じる。同時に信号光が導波路を伝搬する光路長も長くなり、導波路自体の伝搬損失によって挿入損失が増大する問題も発生してしまう。

[0008]

更に、マッハツェンダ型干渉系の光路に熱位相シフトさせる方式の光可変減衰

器においては、加熱する光路の箇所が上部クラッド一面のみである点およびヒーター材質が光導波路材質と異なることに起因する熱膨張率差によって、ヒーター加熱による光導波路の温度上昇と共に光導波路に複屈折が生じてしまう。これにより、熱位相シフト量を高く設定しようと光導波路の温度を大幅に上昇させる場合、同時に光減衰量の偏波依存性も大きくなり、光学特性が著しく劣化してしまう。

## [0009]

市販されている導波路型光可変減衰器においては、光減衰量10dBでの偏波依存性損失 (PDL) は約0.3dB、光減衰量15dBでのPDLは約0.7dBであり、光伝送システムに要求される理想的なPDLである0.2dB以下には及ばない特性であった。この方式の導波路型光可変減衰器における光減衰量とPDLとの関係を表わす典型的なデータを図2に示す。

## [0010]

この発明は、以上のような課題を解決するためになされたものであり、低消費 電力で小型・集積化に優れ、挿入損失および偏波依存性共に良好な特性を有する 光可変減衰機能または光遮断機能を有する光デバイスを提供することを目的とし ている。

## [0011]

## 【課題を解決するための手段】

マの発明に係る光デバイスは、基板上にコアと該コアを覆うクラッドとが形成された光導波路と、該光導波路の厚さ以上の体でで用し即配コノで限力でなった設けられた溝と、該溝内に保持され光減衰機能を有する光学素子と、前記光学素子を移動させるアクチュエート機能部とから構成され、前記アクチュエート機能部により前記光学素子を移動させることによって前記光導波路を伝搬する信号光の減衰量を可変にすることを特徴としている。

## [0012]

また、この発明に係る光デバイスは、マッハツェンダ型干渉系における2本の 光路の少なくとも1本に電気的に熱位相シフトを生じさせて光減衰量を可変にす る導波路型光可変減衰部をさらに有する構成の光デバイスであっても良い。 [0013]

アクチュエート機能部は微小・軽量の光学素子を移動させるので、消費電力の 低減、応答速度の高速化が実現できる。また、アクチュエート機能部はマイクロ デバイスから構成されるので、従来のマッハツェンダ型干渉系における光回路と 比較して小型となり、光可変減衰器全体の小型・集積化が実現される。更に、光 学素子固有の複屈折が小さいために、広範な光減衰量可変領域にわたって良好な 偏波依存性が得られる。

[0014]

【発明の実施の形態】

以下、この本発明に係る光デバイスの各実施形態を、図3~図11を参照しながら説明する。なお、各図において、同じ部分には同じ番号を付して重複する説明を省略する。

[0015]

この発明に係る光デバイスの構造例およびその作用について、図3を用いて説 明する。図3(A)は基板表面の上方から見た平面図であり、図3(B)は図3 (A) の I - I 線に沿った光導波路を含む光学素子およびアクチュエート機構部 の断面構造を表わす。導波路基板1上にコア2およびコア2を覆うようにクラッ ド3が形成されている。コア2を横切るように基板表面に溝4が形成され、その 溝4により形成される空間内に光減衰機能を有する光学素子5が保持される。そ れと同時に溝4の伸びる方向に沿って変位するアクチュエート機能部6を基板1 表面上に配置する。アクナユエート機能部では、変型する回用で断いた即型に生 板1表面あるいは基板1表面に対向した固定部8に支持される。光減衰機能を有 する光学素子5において、信号光が当たる受光面5-1には複数の異なる光減衰 量を付与するミラーからなるミラー部が配置されている。図4にこのミラー部3 0 の拡大図を示す。およそ0dB、10dB、20dB、40dBの光減衰量を付与するミラー 30-1、30-2、30-3、30-4が溝4の伸びる方向に並列している。 光学素子5は、支持部7を通してアクチュエート機能部6の変位箇所と接合して 保持されている。アクチュエート機能部6の変位箇所が溝4の伸びる方向に沿っ て変位すると同時に、光学素子5は溝4の伸びる方向に沿って溝内を移動する。

光導波路 23 から溝内に出射された信号光は、直面するミラー $30-1\sim30-4$  の光減衰量に対応して離散的に異なる光減衰を被る。アクチュエート機能部 6 に付加される電圧を制御することによって、光学素子 5 およびミラー $30-1\sim30-4$  の移動量を可変にでき、それに対応して光減衰量を離散的に調整することが可能となる。

## [0016]

光学素子5に使用されるミラーは、入射する信号光の一部を吸収あるいは反射させる誘電体多層膜、または金、銅、ニッケル等の金属薄膜で作製される。ミラーの透過率を0.01~100%の間で変化させることによって、光減衰量をおよそ0~40dBの間で設定できる。透過率は、誘電体多層膜の場合は膜屈折率・膜厚・層数、金属薄膜の場合は材質・組成比を調整すれば制御可能である。

## [0017]

一辺の長さが約10〜数100μm、厚みが約10〜100μmで、重さが数100mg以下である微小・軽量の光学素子を移動させるために、アクチュエート機能部6の消費電力はおよそ0.5W以下となり、従来のヒーター加熱の場合と比較して半分以下に低減される。また、光学素子の移動に要する応答速度は約1msで、ヒーター加熱の場合の応答速度である数10 msと比較しておよそ1〜2桁の高速化が実現できる

## [0018]

また、作製される光デバイスのサイズとして、幅40mm×長さ40mm以下が実現さ 41、1次本の等級確定ル門及機を聞く、ファンエンクエーアルでに扱い上でできる。 置)のサイズ(幅40mm×長さ60mm以上)と比較して短尺にすることができる。

#### [0019]

この発明の別の構造例及びその作用について、図5を用いて説明する。図5 (A) は基板表面の上方から見た平面図であり、図5 (B) は図5 (A) のII-II線に沿った光導波路を含む光学素子およびアクチュエート機構部の断面構造を表わす。この場合の光デバイスは、電気的に熱位相シフトを生じさせて光減衰量を可変にする導波路型光可変減衰部10及び光デバイス部20とが組み合わされた構成で、光減衰量を可変にするものである。光デバイス部20は、導波路型

光可変減衰部10と共通する一体の基板1に、該導波路型光可変減衰部10における出口側の直線導波路11のコアを横切る溝4と、その溝4により形成される空間内に保持され光減衰量が離散的に異なる複数のミラーが取り付けられた光学素子5と、光学素子5を溝4の伸びる方向に沿って移動させるアクチュエート機能部6から構成されたものである。

[0020]

このような構成においては、光減衰量がおよそ0~10dB以下の領域は導波路型 光可変減衰部10のみで調整し、光減衰量がおよそ10dB~40dB以上の領域は光減 衰機能を有した光学素子から構成される光デバイス部20または光デバイス部2 0と導波路型光可変減衰部10との併用で調整することが有効である。

[0021]

光減衰量が大きい領域、例えば10~40dBの領域では離散的に可変な光減衰機能を有した光学素子を用いた光デバイス部20と連続的に可変な光減衰機能を有した導波路型光可変減衰部10とを連動させることによって、設定する光減衰量を動作可能な光減衰量の全領域にわたって連続的に可変とすることが可能となる。

[0022]

図5で使用される光学素子5の一部として、実質的に光信号を遮断する機能を 有するミラー等を取り付けて、アクチュエート機能により溝内の光路中に移動さ せる構成であっても良い。

[0023]

型光可変減衰器のみでは実現できなかった、連続的に可変な光減衰機能と光遮断機能の両方を併せ持つ光デバイスが得られる。ここで実質的な光遮断とは、光減衰量が50dB以上の極めて減衰が大きな領域で、受光可能なレベルを下回る量の信号光パワーしか伝搬されないことを意味する。

[0024]

光減衰機能を有する光学素子としては、誘電体多層膜、金属薄膜などのミラーでも良いし、信号光の吸収あるいは散乱を利用した材料でも構わない。また、光減衰機能を有する光学素子および移動方向としては、図3に示したもの以外に図

6 (A)、(B)に示したように、半径方向に光減衰量レベルが異なっている円 形の光学素子を回転させたり、微小レンズを光の進行方向またはそれに垂直な方 向に移動させたりする方法などが上げられる。

[0025]

ここで、光学素子による光減衰量が大きな領域においては、光の反射戻り光の 抑制が重要となってくる。もし反射戻り光量が大きい場合は、信号光を送信する レーザーの発振を不安定にさせたり、反射戻り光の一部が他の伝送路に漏洩して しまう問題が発生するためである。

[0026]

光の反射戻り抑制に対しては、光が入射してきた方向に逆戻りしないように、 光学素子における信号光の受光面を凸凹形状に微細加工して戻り方向から外れた 方向のみの光反射・散乱が主要となるようにすることが有効である。別の手段と して、光の反射自体を抑制するように、光学素子における信号光の受光面の材質 を光吸収性の高いものから構成するのが有効である。光吸収性の高い材料として は、有機材料、セラミックなどが適切である。

実施例1について、図5を用いて具体的に説明する。導波路基板1であるシリ

[0027]

## 【実施例1】

部 7 を介して接合されている。光学素子 5 の信号光が当たる受光面 5-1 にはミラーが取り付けられている。図 7 にこのミラー部 3 0 の拡大図を示す。おおよそ 0 dB、5 dB、10 dB、15 dB、20 dB、25 dB、30 dB、35 dBの光減衰量を有するミラー 3 0  $-1\sim3$  0 -8 が並列している。本実施例におけるミラーは誘電体多層膜(Si  $0_2$  -Ti  $0_2$  積層膜)で作製されていて、離散的に異なる光減衰量は多層膜の膜厚及び層数で調整される。

## [0028]

図8に本発明に係る光デバイスにおけるアクチュエート機能部6の構成概略図 を示す。アクチュエート機能部6は、溝4を挟んで導波路基板1の表面上に形成 された1対の櫛形電極から形成された駆動部分100A、100Bから構成され ている。駆動部分100Bは、櫛歯側が互いに対向して導波路基板1の表面に設 けられた第1の櫛形電極110及び第2の櫛形電極120と、これら第1及び第 2の櫛形電極110、120の間に位置し、その一部が導波路基板1の表面から 離間している櫛形フローティング電極130とを備える。櫛形フローティング電 極130は、櫛形電極130aと、導波路基板1の表面に直接形成されたベース 部分130cと、櫛形電極130aとベース部分130cとを連結すると共に該 櫛形電極130aを導波路基板1の表面から所定距離離間した状態で支持する板 バネ130bとを備える。櫛形電極130aは、板バネ130bから延びて設け られている櫛幹115の両側に直角方向に第1の櫛形電極110及び第2の櫛形 霽∽190の媯齒側に向かって、これらの櫛歯の間に接触しないように設けられ ている。また、光学素子5が取り付けられた文持節/は、郷黝叩カエッッハ、エ 00Bにおける各櫛形フローティング電極130によって、溝4の一部を覆うよ うに支持されている。

## [0029]

第1の櫛形電極110及び櫛形フローティング電極130に所定の電圧が印加されると、導波路基板1の表面から離間している櫛形フローティング電極130が、板バネ130bの変形を通して全体的に第1の櫛形電極110に電気力で引っ張られる。このように、櫛形フローティング電極130の位置が図8中の矢印S1で示された方向に移動することにより、駆動部分100A、100Bそれぞ

れの櫛形フローティング電極130により保持された支持部7及び光学素子5も 矢印S1で示された方向に移動することになる。同様に第2の櫛形電極120及 び櫛形フローティング電極130に所定の電圧が印加されると、導波路基板1の 表面から離間している櫛形フローティング電極130が、全体的に第2の櫛形電 極120に電気力で引っ張られる。このように、櫛形フローティング電極130 の位置が図8中の矢印S1で示された方向とは逆方向に移動することにより、連 動して櫛形フローティング電極130により保持された支持部7及び光学素子5 も矢印S1で示された方向とは逆方向に移動することになる。以上のように、第 1または第2の櫛形電極110、120及び櫛形フローティング電極130に印 加する電圧を制御することによって、光学素子5を溝の伸びる方向に沿って所望 の変位量だけ移動させることが可能となる。

## [0030]

ここで、櫛形フローティング電極130の作製はフォトリソグラフィーと反応性イオンエッチング(RIE)の組み合わせで行われ、例えば「応用物理」(第60巻、第3号(1991)pp.228-232)、「シリコンマイクロマシーニング先端技術」(サイエンスフォーラム、1992年3月)、「シリコンマイクロマシーニングとマイクロメカトロニクス」(培風館、1992年6月)などに詳述されている。

## [0031]

光減衰量0~35dBの領域で5dBステップ毎に離散的に可変な光減衰機能を有した 光学素子を用いた光ナハイス部とひと、光減衰星0~5dbの原域で建設的で可えな 光減衰機能を有した導波路型光可変減衰部10とを連動させることによって、光 減衰量0~40dBの全領域を連続的に可変にすることが可能となった。

#### [0032]

この実施例で得られた光減衰量とPDLとの関係データを図9に示す。光減衰量がおよそ $0\sim40\,\mathrm{dB}$ と広範な領域でPDLは $0.2\,\mathrm{dB}$ 以下と優れた特性であることが確認された。

[0033]

【実施例2】

実施例2について、図10を用いて説明する。図10(A)は基板表面の上方から見た平面図であり、図10(B)は図10(A)のIII-III線に沿った光導波路を含む光学素子およびアクチュエート機構部の断面構造を表わす。図5と同様に導波路基板1となるシリコン基板上にマッハツェンダ型干渉系の光回路12およびヒーター9からなる導波路型光可変減衰部10が作製されている。また、マッハツェンダ型干渉系の出口側の直線導波路部11には、コアを横切るように溝4'(溝幅80μm、溝深さ100μm)がダイサー加工されている。溝付近にはアクチュエート機能部6'が設置されていて、該アクチュエート機能部6'の溝側部分には光遮断の機能を有する光学素子5'が取り付けられている。該光学素子5'の溝4'内への出し入れは、後述する電圧印加による歪を利用して行われる。この構成により、アクチュエート機能部6'の先端が下方に変位して光学素子5'が溝内に入れられるとコア内を伝搬してきた信号光が溝に入射すると同時に光学素子5'によって光遮断される。一方、アクチュエート機能部6'の先端が上方に変位して光学素子5'が溝外に出されるとコア内を伝搬してきた信号光は溝内でほとんど減衰されずに再び対向するコア内を伝搬していく。

## [0034]

実施例2で使用した光学素子における信号光の当たる受光面の断面形状を図1 1(A)に、正面図を図11(B)に示す。表面を凸凹形状に加工することによって、反射戻り光の大部分が入射してきた光導波路に逆戻りしないようになっている。このような光学素子は、シリコンウエハ表面を凸凹形状にエッチング加工

した区内に ポコルツに NBI12 ひこにた J CIFXに4V2。

#### [0035]

アクチュエート機能部6'は光学素子5'を支持する絶縁層210と、この絶縁層210を挟んだ電極220a、220bとを備える。電極の間に所定の電圧が印加されていないとき、絶縁層は実線で示されたように光学素子5'が溝の外に位置するように曲がった状態で設定されている。なお、電極220a、220b間に所定の電圧が印加されると絶縁層210は図中の矢印S2で示された方向に曲がり、光学素子5'が溝内に設置される。

[0036]

ここで、絶縁層210および電極220a、220bはポリシリコン膜および クロム金属膜をフォトリソグラフィー技術、エッチング技術を用いて微細加工す ることによって作製される。

[0037]

光減衰量が0~10dBの領域においては、導波路型光可変減衰部単独で動作させる。光遮断が必要な状況においては、アクチュエート機能部 6'を動作させて光減衰量が50dB以上の光遮断状態が実現された。また、光遮断状態における反射減衰量は-60dB未満と良好な値であった。

[0038]

光遮断状態への切り替えにおいても駆動パワーは0.3Wと低消費電力で済み、切り替え応答速度は約0.1msと早い応答性が得られた。

[0039]

以上の2つの実施例においては、導波路基板としてシリコン基板の場合を説明 したが、使用する導波路基板はシリコン材質以外にも石英ガラス、多成分ガラス 、アルミナ等のセラミックが適用可能である。また、コアおよびクラッドから構 成される光導波路の材質として石英系ガラスを記載したが、半導体系またはポリ マー系材質の光導波路でも構わない。

[0040]

これまでの説明においては、基板上に1つの導波路型光可変減衰部及び1つの 光減衰機能を有した光学素子を使用した構成例を記載したが、1つの導波路型光 可変減衰部に2つ以上の直列させた光子系士を使用した構成とのうとしばい。元 学素子の設置場所として、マッハツェンダ型干渉系の出口側導波路部以外に入口 側導波路部でも同様な作用・効果が得られる。また上記の光デバイスを同一基板 に並列的に配置させた多チャンネル構成であっても良い。特に、WDM通信にお いては多チャンネルの信号光を一括して取り扱うために、本発明の光デバイスを 同一基板上に並列させる構成を採用すれば一層経済的である。

[0041]

【発明の効果】

本発明によれば、アクチュエート機能により移動する光減衰機能を有した小型

な光学素子と光導波路とから構成される光デバイスを使用することにより、消費 電力が低く、小型で集積度が高く、応答速度の早い光可変減衰器が得られる。ま た、挿入損失が低く偏波依存性の優れた特性が実現される。更に、従来の導波路 型光減衰器では達成できないような非常に広範な光可変減衰領域または光遮断状 態が実現可能となる。

[0042]

以上のように本発明の光デバイスを、WDM通信における多チャンネル光可変 減衰器として使用すれば極めて効果的である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

従来の光可変減衰器を例示する平面図である。

【図2】

従来の光可変減衰器の光減衰量とPDLとの関係を表わす典型的データを示すグラフである。

【図3】

本発明の光デバイスの1つの実施形態を示す図であり、図3 (A) は平面図、図3 (B) は図3 (A) のI-I線に沿った横断面図である。

【図4】

図3に示された光学素子の信号光の入射方向から見た拡大図である。

【図5】

本発明の光ナハイスの別の夫虺形思をかり回しのり、回っ、ハッ (A) (B) は図5 (A) の I I - I I 線に沿った横断面図である。

【図6】

図6(A)は本発明における光学素子が回転する場合の配置を例示する概念図である。図6(B)は光学素子がレンズの場合の移動する方向を例示する別の概念図である。

【図7】

実施例1で使用された光学素子の信号光の入射方向から見た拡大図である。

【図8】

実施例1で使用されたアクチュエート機能部の一構成を表わす概略図である。 【図9】

実施例1における光減衰量とPDLとの関係を表わすデータを示すグラフである

## 【図10】

本発明の実施例2における構成図であり、図10(A)は平面図で、図10(B)は図10(A)のIII-III線に沿った横断面図である。

## 【図11】

図11(A)は実施例2で使用された光学素子の断面形状を表わす概略図であり、図11(B)は信号光の入射方向から見た正面図を表わす。

## 【符号の説明】

- 1:導波路基板
- 2:コア
- 3: クラッド
- 3-1:下部クラッド層
- 3-2:上部クラッド層
- 4、4':溝
- 5、5': 光学素子
- 5-1:光学素子の受光面
- 6.6':アクチュエート機能部
- 7:支持部
- 8:固定部
- 9:ヒーター
- 10:導波路型光可変減衰部
- 11:直線導波路部
- 12:マッハツェンダ型干渉系光回路
- 20、20':光デバイス部
- 23:光導波路
- 30:ミラー部

 $30-1\sim 30-8:5$ 

100A, 100B:駆動部分

110:第1の櫛形電極

115: 櫛幹

120:第2の櫛形電極

130:櫛形フローティング電極

130a:櫛形電極

130b:板バネ

130c:ベース部分

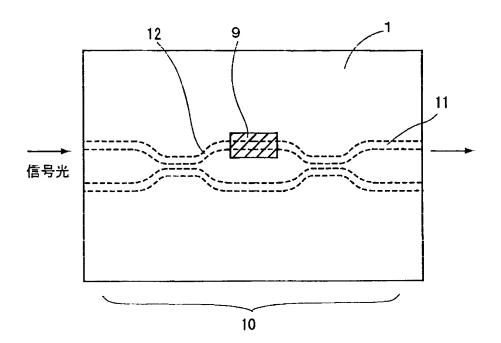
210:絶縁層

220a, 220b:電極

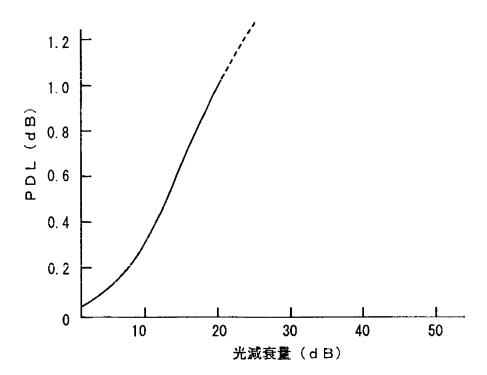
【書類名】

図面

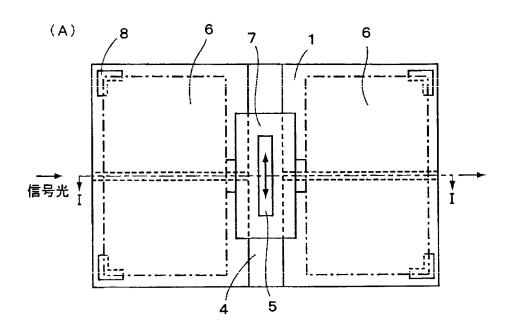
【図1】

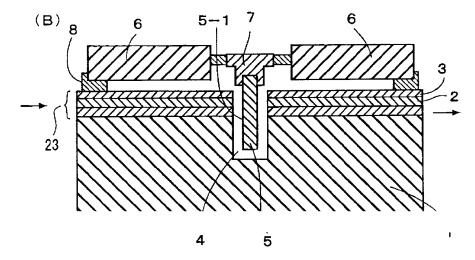


【図2】

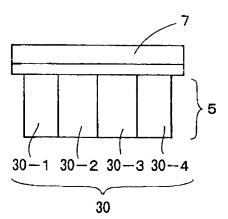


【図3】

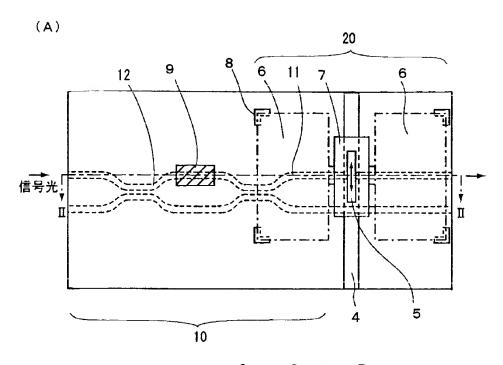


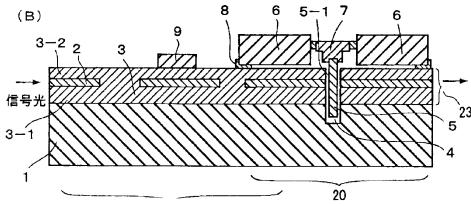


【図4】



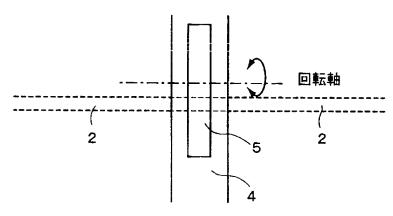
【図5】



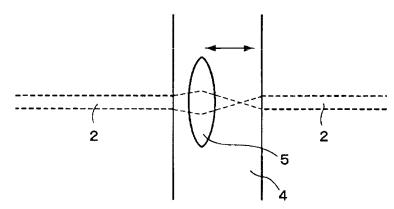


【図6】

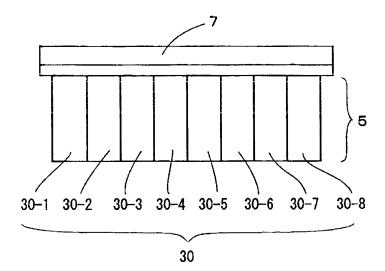
(A)



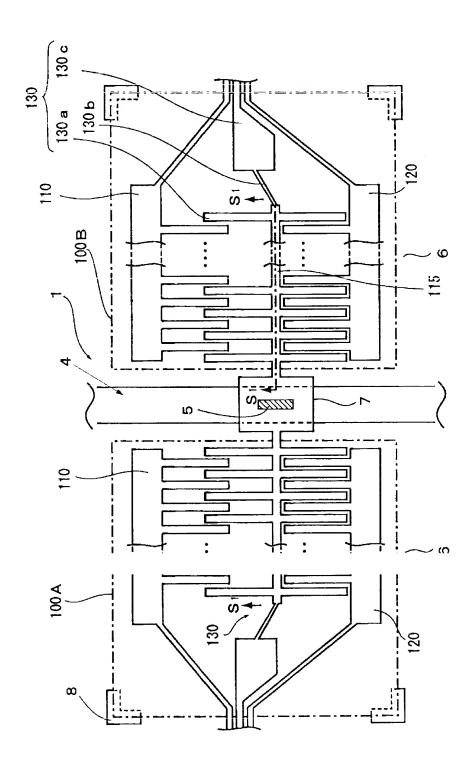
(B)



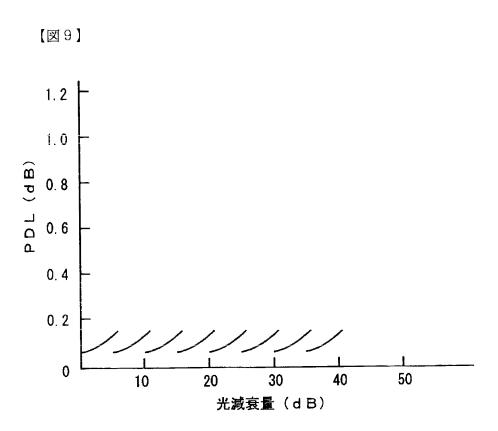
[図7]



【図8】

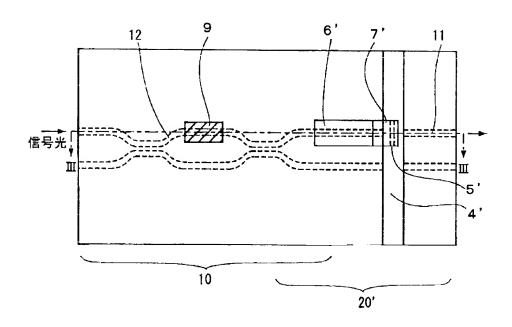


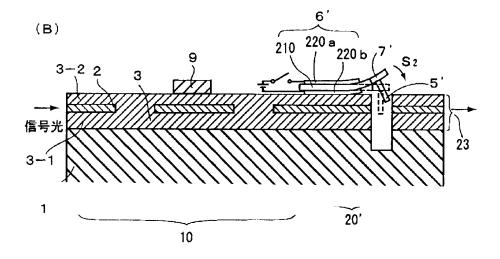
8



【図10】

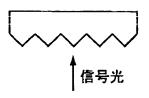
(A)



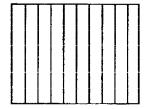


【図11】

(A)



(B)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 低消費電力で小型・集積化に優れ、広範な光可変減衰領域全てで偏波 依存性の優れた光可変減衰機能を有する光デバイスを提供する。

【解決手段】 基板1上にコア2とこのコア2を覆うクラッド3とからなる光導波路23が形成され、この光導波路23の厚さ以上の深さを有しコア2を横切るように基板1に設けられた溝4内に光学素子5が移動可能に配置されており、この光学素子5における信号光の受光側には異なる減衰量を有する複数のミラーが設けられている。この光学素子5を光導波路23上に設けられたアクチュエート機能部6によって移動することにより、光導波路23を伝搬する信号光の減衰量が可変される。

【選択図】 図3

## 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2000-366912

受付番号

50001552428

書類名

特許願

担当官

第一担当上席 0090

作成日

平成12年12月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成12年12月 1日

## 出願人履歴情報

識別番号

[000002130]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

氏 名 住友電気工業株式会社